

Cleaning Technologist Meeting "Katharos"

第23回 洗浄関係者ミーティング "カサロス"

これまでに無かった交流をオフサイトミーティングから

「半導体基板洗浄の技術向上を図るための企業や大学の枠を超えた取組み」として2006年に始めた「カサロス」も第23回を開催する運びとなりました。この「カサロス」から新たな交流も数多く生まれています。そして、この活動から生まれた応用物理学会「界面ナノ電子化学研究会」も研究会として8年目となりました。今後も「カサロス」が新しいモノを生み出す場として活用される事と存じます。今回も積極的な洗浄関係者のご参加をお待ちしております。

また、本研究会と関連するSi系基礎物性・表面界面・シミュレーション（清浄化）のセッションは翌日(9/8)に開催されますので、あわせてご参加下さい。

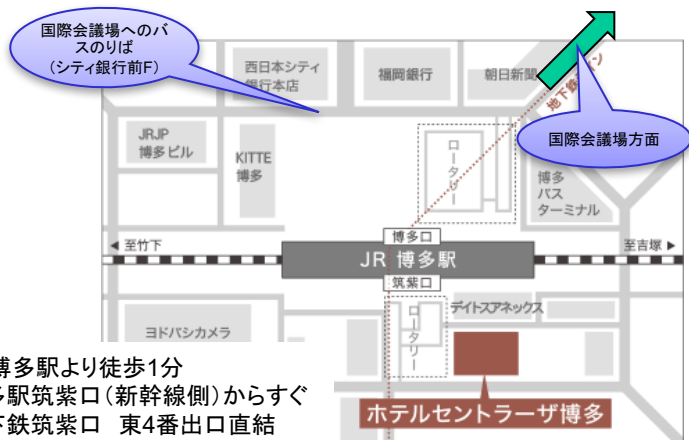
概要

- 日時: 2017年9月7日(木) 18:30~20:30
受付開始18:00
- 場所: ホテルセントラータ博多
※ 2F 中宴会場「フェスタ・ヴィラ」
〒812-0012 博多区博多駅前中央街4-23
Tel: 092-461-0111
- 内容: 会食、名刺交換

お申し込み

- 会費: 事前申込5,500円 (INE学生会員無料)
※領収書発行します
- 定員: 60名
※定員に限りがあるので早めに参加お申し込みください
- 申込方法: E-mailにお名前、会社名、ご所属とタイトルに「カサロス参加希望」と書いて、下記アドレスに返信して下さい
- 送信先: 関東化学株式会社 吉田勇喜
yoshida-yuki@gms.kanto.co.jp
- 締切: 8月25日(金)まで
ただし、定員になり次第終了します

会場案内



JR博多駅より徒歩1分
博多駅筑紫口(新幹線側)からすぐ
地下鉄筑紫口 東4番出口直結